

KITとNVIDIAとの学術連携協力協定 締結式 会場案内

【日 時】 2026年 2月 3日(火) 13:30～15:00 (開場13時)

【受付場所】 金沢工業大学 扇が丘キャンパス **31号館 2F**
屋外の階段にて **⑤2F 出入口ドア** へお越しください

【駐 車 場】 **学生駐車場** をご利用ください 【注】31号館敷地内に駐車できません

【KITキャンパスマップ】 **31号館** : 以下URL内 **Q**
https://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html
以下マップをご参考のうえ、**31号館2F 受付** へお越し願います。

①学生駐車場 出入口



当日、ゲートバー横のスペースをお車の出入用に開放しております
【注】ゲートバーから出入りはできません

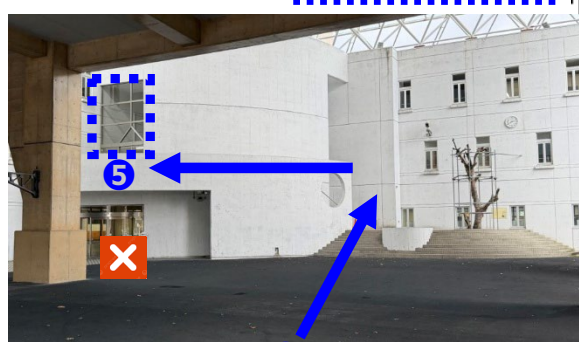
③31号館 敷地 出入口



1F・4F 国際高等専門学校

タクシーご利用の場合
“国際高専”とお伝えください

④31号館 外階段⇒⑤2F出入口ドア



屋外の階段(矢印←)を上り
⑤2F 出入口ドア よりお入りください

× 1F正面玄関より入ることはできません